

國立交通大學

電子工程學系電子研究所

博士論文

高介電係數介電質與金屬閘極製程技術
應用在金屬-氧化層-氮化層-氧化層-矽結構
之非揮發性記憶體

Process and Technology for High- κ Metal Gate
MONOS Structured Non-volatile Memory

研究生：賴軍宏

指導教授：荊鳳德 博士

中華民國九十五年八月